含铁磁颗粒的颗粒膜自旋激发弛豫研究*

吴 强¹^{)†} 郑瑞伦²)

1(渝西学院物理学与电子信息工程系,永川 402168)
 ²(西南师范大学物理学院,北碚 400715)
 (2004年11月11日收到 2004年12月16日收到修改稿)

应用 s-d 交换作用模型,在对自旋格林函数 s-d 交换相互作用单环近似下,求出了含铁磁纳米颗粒的颗粒膜中 自旋激发弛豫.并以(a-C:H), Cox 颗粒膜为例,探讨了自旋激发弛豫随温度的变化规律.结果表明:经自旋极化激 发实现的自旋激化弛豫过程与温度无关,而经热激活的自旋激发弛豫过程与温度有关.

关键词:自旋激发弛豫,颗粒膜,铁磁颗粒 PACC:7530D,7510J,7650

1.引 言

磁性颗粒膜因具有巨磁阻效应、磁阻随应力和 温度的各向异性等奇特性质而引起人们的关注^[12]. 近年来,人们在铁磁共振谱(Φ MP)和自旋共振谱 (CBP)实验研究中,发现了一些自旋激发弛豫的现 $\$^{[12]}.2000$ 年JIyueB等人用自旋波谱(CBP)方法测 出了含 Co颗粒的 a-c :H 薄膜和 Co₈₀Nb₁₂Ta₂颗粒的 SiO₂薄膜中的磁弛豫^[3,4].发现金属颗粒的费米能级 与基底导带的活动性边界之差 $\Delta 与 kT$ 相比较,前 者 $\Delta \ll kT$,而后者 $\Delta \gg kT$,自旋激发弛豫实际上随 温度变化很小.对这些结果,文献 5 路出了基底电 子和自旋相互作用磁性系统的绝热近似值,至今在 理论上未得到圆满的解释.本文将应用 s-d 交换作 用模型,求出含铁磁颗粒的颗粒膜的自旋激发弛豫, 并探讨它随温度的变化规律.

2. 基本方程

对于基底电子和磁性颗粒组成的自旋相互作用 系统,应用 s-d 交换作用模型,在对自旋格林函数 sd 交换相互作用单环近似下,可得到描述自旋激发 弛豫的方程⁶¹.为简便起见,认为颗粒的局域电子处 于 *d* 态,其自旋激发用海森堡模型描述,颗粒较大 使整个颗粒系统处于铁磁状态.同时认为基底的局 域电子处于 *s* 态.颗粒的 *d* 电子系统与基底的 *s* 电 子系统之间有交换相互作用,设交换常数 *J* > 0.忽 略 *s* 系统中各电子的相互作用.这时,整个系统的哈 密顿 *H* 为

 $H = H_{s}^{(o)} + H_{d}^{(o)} + H_{d}^{(int)} + H_{sd}$, (1) 式中 $H_{s}^{(0)}$ 是基底 s 电子系统的哈密顿、 $H_{d}^{(0)}$ 是颗粒 的 d 态电子系统与外场 H 的相互作用哈密顿、 $H_{d}^{(int)}$ 为颗粒 d 态电子系统交换相互作用哈密顿 , H_{sd} 为颗 粒 d 电子系统与基底 s 电子系统相互作用哈密顿.

对基底电子和颗粒自旋引进温度格林函数,在 自洽近似下对 τ-τ'作傅里叶变换后,由戴松方程得 到自旋格林函数的一级近似后,将得到描述颗粒结 构自旋激发的自旋格林函数的积分方程^[6]

$$K_{dd}^{(1)-+}(l , l' , \omega_{n})$$

$$= \sum_{dd}^{(0)}(l , l' , \omega_{n}) + \sum_{2,3} \sum_{dd}^{(0)-+}(1 , 2 , \omega_{n})$$

$$\times \left[\frac{1}{2}\beta I(2 - 3) + \beta^{2} \sum_{p, p', \lambda, \lambda'} J(p , \lambda , 2)\right]$$

$$\times \sum_{ss}^{(1)-+}(p , p' , \lambda , \lambda' , \omega_{n}) J(p' , \lambda' , 3)$$

$$\times K_{dd}^{(1)-+}(3 , l' , \omega_{n}).$$
(2)

对自旋极化激发,计算包含有J和 $\sum_{s}^{(1)-+}$ 的

^{*} 重庆市教育委员会科学技术研究项目(批准号 1031202)资助的课题.

[†] E-mail :wuq@cqwu.net

项,可得到描述自旋激发弛豫的方程

$$K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_{n})$$

$$= K^{(0)}(r,\omega_{n})\delta(r-r')$$

$$+ (A+B)K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_{n}), \qquad (3)$$

其中

$$BK_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$$

$$= \beta^2 K^{(0)}(r,\omega_n)\theta(r) \sum_{p,\lambda} \frac{1}{V_a} \int J(p,\lambda,r)$$

$$\times \sum_{ss}^{(1)-+}(p,p',\lambda,\lambda,\omega_n)$$

× $f(p_{,\lambda},r'')K_{dl}^{(1)-+}(r'',r',\omega_n)dr''$, (4) 式中的 V_a 是颗粒原胞体积,积分沿颗粒体积 V范 围进行, J 为交换作用, $K_{dl}^{(1)-+}(r_{,r'},\omega_n)$ 是颗粒 d电子系统温度格林函数的一级修正. $\sum_{s}^{(1)}$ 是未被相 互作用线隔开的图线描述的本征能量. 求和 $\sum_{p,\lambda}$ 是对 基底单电子所有状态 $|p_{,\lambda}$ 求和.

按照固体理论,自旋激发弛豫由以自旋振动函数 X(r,q)为基矢的表象中,温度格林函数极点的 虚数部分决定.为此,在以 X(r,q)基矢的表象中, 写出温度格林函数为

$$K_{dd}^{(1)-+}(q,\omega_n) \partial (q-q')$$

$$= \iint_V \chi^*(r,q) K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n)$$

$$\times \chi (r',q') dr', dq'.$$

将(3) 武移项得

$$(1 - A - B)K_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n) = K^{(0)}(r,\omega_n)\delta(r-r').$$
(5)

将(4)在 χ (r,q)表象中表示并作 i ω_n → ω + i ∂ sign ω 解析延拓 ,其极点虚数部分等于

 $Im \int_{V} \chi^{*} (r,q) (1 - A - B) \chi (r,q) dr |_{i\omega_{n} \to \omega + i\partial sign\omega}.$ 注意到 A 的表示式

$$AK_{dd}^{(1)-+}(r,r',\omega_n) = \frac{1}{(2\pi)^3} \iint a(r,r'',q,\omega_n) e^{iq\cdot(r-r'')} \times K_{dd}^{(1)-+}(r'',r',\omega_n) dr'' dq,$$

和 B 的表达式(4),得到自旋弛豫为

$$h \mathcal{L} (\omega, q) = 2\beta S^{z} \sum_{p,\lambda} |\mathcal{J} (p, \lambda, q)|^{2}$$

$$\times \operatorname{Im} \sum_{ss}^{(1)-+} (p, p', \lambda, \lambda', \omega_{n})|_{i\omega_{n} \to \omega + i\delta \operatorname{sign}\omega}$$

$$= 4\pi S^{z} \sum_{p,\lambda} |\mathcal{J} (p, \lambda, q)|^{2}$$

$$\times m_{\lambda}^{(p)} \partial (\hbar \omega - E_{\lambda}^{(p)}).$$
 (6)

为简单起见,现只对长波近似(q 很小)情况作 讨论.由于 J ≪ I,此时颗粒自旋激发将由自旋极化 决定,在此激发中颗粒自旋方向会同时改变,基底中 的电子将从一个分立态(p,λ)的自旋能级向另一个 具有自旋反转的分立态跃迁.电子态可以是在能量 上处于基底中深能级局域电子态(图 1(a)),或者是 由于电子从颗粒中热激活而生成的颗粒导带的那种 状态(图 1(b)).由上述出发,可得到在这两种情况 的自旋激发弛豫.



图 1 (a)基底中深能级局域电子态 (b)颗粒热激活时电子能量的变化

由基底中深局域态能级间跃迁决定 的弛豫

为了求得弛豫的具体公式,特假设:

1)颗粒结构中局域态 p 的能量分布和空间位 置可以用单位体积中的能级密度 $g(\epsilon_{\lambda}^{(p)}, r)$ 表征.引 入能级密度后可将颗粒的自旋激发弛豫(6)式转化 为对整个颗粒平均的颗粒结构的自旋激发弛豫.并 且(6)式中对 p 和 λ 的求和将转化为对整个体积范 围和对整个具有态密度为 $g(\epsilon, r)$ 的局域态能级的 积分.由于(6)式中因子 $m_{\lambda}^{(p)}$ 的存在,对弛豫的基本 贡献就是费米能级附近能量为 2kT 的局域态.并假 定,在 2kT 范围内,能级均匀分布,即 $g(\epsilon_{\lambda}, T) = g$ = 常数.

2)在(6)式中的交换相互作用由对颗粒体积 V 和对基底范围积分决定,即

$$\int (p \lambda q) = \int_{V} dr' \int dr \varphi_{\lambda}^{(p)*}(r)$$

× $J(r - r')\varphi_{\lambda}^{(p)}(r)\chi(r',q)$.

设局域态波函数 $\varphi_{\lambda}^{(p)}$ 具有类氢特征 ,则相互作 用 ƒ(r - r')具有短程特征 ,函数 ƒ($p \lambda ,q$)在 $q \rightarrow 0$ 时 將随距离增大而按指数规律衰减 ,即 ƒ($p \lambda ,q$) = $J_0 e^{-\frac{\xi_{\lambda}^{(p)}R}{\lambda}}$.这里的 $\xi_{\lambda}^{(p)}$ 是具有局域态(p ,λ)的颗粒 自旋相互作用半径的倒数 ,R 是类氢态p 的中心到 颗粒边界的距离.在对 N 个所有能级求平均时 ,也 假定 ƒ 以平均倒数半径 $\bar{\xi} = \sum_{p,\lambda} \xi_{\lambda}^{(p)}$ 按指数规律衰减. 即 $J \sim \exp(-\bar{\xi}R)$.

3)设颗粒间距 *l*≫1/ξ.这时可以不考虑颗粒之间的相互作用,同时 基底导带顶与金属费米能级之差 *Δ*≫ *kT*.此时可将对颗粒的积分上限取为无穷大,对局域态能量的积分上限也取为无穷大.

在上述假定下,颗粒结构自旋激发阻尼将等于

$$\hbar \mathcal{A}(\omega) = 2\pi S^{\varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} d\varepsilon \int_{0}^{\infty} dr \cdot 4\pi r^{2} \bar{g} J_{0}^{2} e^{-2\tilde{\sigma}}$$

$$\times \left[\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - E/2)} + 1} - \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon + E/2)} + 1} \right] \delta(\hbar\omega - E)$$

$$= \frac{2\pi^{2} \bar{g} (\hbar\omega - g\mu_{B} H) \hbar\omega}{\xi^{3} S^{\varepsilon}}$$

$$\times \ln^{2} \frac{2J_{0} S^{\varepsilon}}{\hbar\omega - g\mu_{B} H}, \qquad (7)$$

这里 $E = 2 S^{z} {}_{0} e^{-\varepsilon r} + g \mu_{B} H.$

由(7)式可以看出,当 ħω < gμ_BH和ħω > gμ_BH
 +2 S^z₀J₀时,阻尼为零.当 ħω = gμ_BH + 2e^{-2 S^z}₀J₀
 时,阻尼最大,其最大值为

 $\hbar\nu_{\text{max}} = 16\pi^2 g J_0 / e^2 \xi^3$ (7') 由(7)还可以看出,决定基底中深能级局域态能级和 自旋反转的弛豫系数与温度无关.

4. 在热激活条件下决定颗粒中电子能 级之间跃迁的弛豫

现研究金属颗粒的费米能级处于比基底导带底

还低 Δ 的情况下基底中颗粒的能带结构.热激活 时 电子克服势垒 Δ ,而颗粒具有与进入颗粒中的 电子相同的电荷.假设颗粒是直径为 d 的球,那么 Z 个电子由颗粒逸出将导致颗粒能量降低 $U = Ze^2/2C$ 见图 1(b)),这里 $C = \overline{c} d/2$ 为介电常数为 \overline{c} 的 基底中颗粒的电容.部分热激活电子并不是颗粒在 无限远处,而是形成颗粒的电子"屏蔽".电子屏蔽的 波函数由颗粒库仑场决定并认为是类氢波函数,我 们只考虑类氢 s态,则电子屏蔽波函数为

$$\varphi_n(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{n}\right)^{3/2} F\left(-n + \frac{1}{2} 2 \frac{Z_{\rho}}{n}\right) e^{-Z_{\rho}/n}$$

这里 $\rho = me^2 |r| / \hbar^2$, *F* 为合流超几何函数,式中已 用记号 *n* 代替(*p*,λ)(6)式中的函数 *J*(*p*,λ,*q*)= *J*(*n*,*q*)可由对颗粒和对基底范围积分确定.对于类 氢 *s* 态,量子数 *n* 很大时,而 *q*→0 时,相互作用的 基本项等于

$$J(n \ 0) = \frac{J_0 Z^3}{\pi n^3} + O(n^{-4}).$$
 (8)

在(6)式中用积分代替求和并考虑到精确到 $O(n^{-4})$ 项的(8)式,以及 $E_{\lambda}^{(p)} = E_n = \epsilon_{n\lambda} - \epsilon_{n\lambda} = g\mu_B H + 2 J(n, 0) S^{\epsilon}_0$,在 $\hbar \omega > g\mu_B H$ 的条件下,可以将(6)式的自旋激发阻尼系数改写为

$$\hbar (\omega) = \frac{\pi (\hbar \omega - g\mu_{\rm B} H)}{2 S_0^{\epsilon}} \times \sum \left\{ \frac{1}{e^{\beta (\Delta + f_n)} + 1} - \frac{1}{e^{\beta (\Delta + f_n + h\omega)} + 1} \right\} \delta (\hbar \omega - E_n) = \left(\frac{\hbar \omega - g\mu_{\rm B} H}{2J_0 S_0^{\epsilon}} \right)^{2/3} \times \frac{\pi^{2/3} J_0 Z (e^{\beta \hbar \omega} - 1)}{\Im (e^{-\beta (\Delta + f)} + 1) \Pi e^{\beta (\Delta + f + \hbar \omega)} + 1}, \quad (9)$$

这里 $\beta = 1/k_{\rm B}T$, $k_{\rm B}$ 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温 度 $f_n = U - \xi/n^2$ 是从颗粒边界附近的导带底算起, 处于激活态 n 的能量.其中的 $\xi = mZ^2 e^4/2\hbar^2$, 而 f为

$$f = U - \frac{\xi}{Z^2} \left[\frac{\pi (\hbar \omega - g\mu_B H)}{2J_0 S^z} \right]^{2/3}.$$
 (10)

在计算(5)式时, f_n 和f应为正值.弛豫的最小 值由 $\hbar\omega = g\mu_B H$ 或f = U决定,当 $\hbar\omega < g\mu_B H$ 时,弛 豫为0,而驰豫的最大值由(9)式取f = 0时得到,结 果是

$$h\nu_{\max} = \frac{J_0 UZ^3 (e^{\beta h\omega} - 1)}{3\xi e^{\beta \Delta} + 1 I e^{\beta (\Delta + h\omega)} + 1]} \times \left(\frac{\pi}{2J_0 S^Z_0}\right)^{4/3}, \quad (11)$$

由(11)式看出,热激活情况所决定的自旋弛豫不仅 与交换作用常数 J_0 等有关,而且还与温度 $\beta = 1/k_{\rm B}T$ 、颗粒的费米能与基底导带底间的差 Δ 、 激活能 U等有关.

5. 颗粒系统的自旋弛豫随温度的变化

5.1. 含 Co₈₆ Nb₁₂ Ta₂ 颗粒的 SiO₂ 膜的自旋激发弛豫

文献 3 *A*]的研究表明 :含 Co₈₆ Nb₁₂ Ta₂ 颗粒的 SiO₂ 膜中 ,颗粒的费米能与基底导带底间的差 △ 较 大 ,它的自旋激发弛豫由(8)式决定.由(8)式可以看 出 ,它的自旋激发与温度无关.

5.2.(a-C H), CO, 颗粒膜的自旋激发弛豫

设 Co 颗粒粒径 d = 2nm,则 $\bar{\xi} = 1nm^{-1}$,膜厚 200nm,Co 含量在 x = 0.24 到 x = 0.46 之间变化.由 $C = \bar{\epsilon} d/2$ 可求得颗粒电容 C,进而求得 $U = Ze^2/$ 2C.这里的 $\bar{\epsilon}$ 和 Z 分别是 Co 的介电常数和核电荷 数.文献 7 拾出 $\bar{\epsilon} = 5.5$,Z = 3,由此得到 C = 5.5 × 10⁻⁹F 以及 $U = 0.7 \times 10^{-29}$ J.

局域态密度可这样考虑:一个颗粒体积 $\nu_0 = 4\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 / 3$,由 Co 含量在 x = 0.24 到 x = 0.46 范围 内,可求出单位体积颗粒数,再利用公式^[8]

 $g = \frac{3}{2} \frac{n}{\epsilon_{\rm F}} \epsilon_{\rm F} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{1/3}$

(式中的 n 为单位体积价电子数)

可求得 $g \approx 1 \text{eV}^{-1}/\text{nm}^{-3}$.而文献 9 给出 $J_0 = 0.1 \text{eV}$, $S_0^* = 1/2$;当 H = 0时, $\omega = 20\pi\text{GHz}$.文献 3 A]的 实验研究表明,满足 $\Delta^* \ll kT$.这时可用(10)式计算 自旋激发弛豫.

取 $\Delta = 0.02 \text{eV}$ 作计算 ,得到的 $h\nu_{\text{max}}$ 随温度的变 化规律如图 2 中的曲线 1. 由图可以看出 (a – C : H)_{-x}CO_x 颗粒膜的自旋激发弛豫随温度变化而变 化 ,而且温度 *T* < 400K 时 , $h\nu_{\text{max}}$ 随温度升高而增大; 而 T > 400K 时,随温度升高而减小.但总体来讲随 温度变化并不大.如果取 $\Delta = 0.2$ eV,其他值保持不 变,则作出的 $\hbar v_{max}$ 随温度 T 的变化曲线见图 2 中的 曲线 2 ,由此看出 随着交换常数 J_0 的增大 ,自旋激 发弛豫将减小,但 $\hbar v_{max}$ 随温度变化的趋势仍相同.



图 2 自旋激发弛豫随温度的变化

6.结 论

1. 含铁磁颗粒的颗粒膜的自旋激发弛豫可应用 s-d 交换作用模型,在对自旋格林函数 s-d 交换相互作用单环近似下求得,结果如(6)式的描述.

2. 基底中局域电子态既可以处于深能级态,也 可以是颗粒的热激活的电子屏蔽状态.在第一种情 况下,经自旋极化激发(自旋极化弛豫)实现的颗粒 自旋弛豫过程与温度无关,可由(7)式描述;在第二 种情况下,其自旋激发过程明显依赖于温度,可由 (9)式描述,其最大弛豫由(11)式表示.

3.(a-C:H)_{1-x}Co_x 颗粒膜的自旋激发最大阻尼 与温度和交换作用 J_0 有关,当温度 T < 400K 时,它 随温度升高而增大;而 T > 400K 时,随温度升高而 减小.给定温度下它随 J_0 的增大而减小.

- Matini S, Takanashi K, Yakushiji K and Fujimory H 1998 J. Appl. Phys. 83 6524
- [3] Л.В. Луцев, С.В. Яковлев. 2000, Сб. тр. X № Межэунар. школысеминара. "Новые магнитные материалы микроэлектроники". М.(20-23 июня). С.524.

54 卷

[2] Wang W L Jiang Z S , Du Y W 1995 J. Appl. Phys. 78 6679

[4] Л.В. Луцев, С.В. Яковлев, Ю.Е. Калинин, А.В. Ситников, О.В. Стогней, В.И. Синлицкий. 2000, Тез. докл. [] Межэунар. конФ. "АморФные и микрокристаллические полупроводники ".СПб 3 – 5 июля).С.77.

- [5] Niu Q, Wang X D, Kleinman L, Liu W M, Nicholson D M C and Stocks G M 1999 Phys. Rev. Lett. 83 207
- [6] Ф. Трев. Ведение в теорию псевдодифференциальных операторов и интегральных операторов фурье. Пеевдодифференциальные операторы. Т.1. Мир "М. (1984). 360с
- [7] Ma Q F 1986 Practical Manual on Properties of Thermal Physics (Agricultural Mechanic Press Beijing, China)p972(in Chinese J马 庆芳 1986 实用热物理性质手册(北京:中国农业机械出版 社)1986,972]
- [8] Gu B L and Wang X K 1989 Solid-state Physics(Beijing :Tsinghua University Press)p13(in Chinese) 顾秉林、王喜坤 1989 固体物 理(北京 清华大学出版社)第13页]
- [9] Луцев Л В, Звонарева Т К, Лебелев В М 2001 Писема в ЖТФ 27 (15) 84

The spin excitation delay for granular films with ferromagnetic granules *

Wu Qiang¹) Zheng Rui-Lun²)

¹ Department of Physics and Electronics Information Engineering, Western Chongqing University, Yongchuan 402168, China) ² School of Physics, Southwest China Normal University, Chongqing 400715, China) (Received 11 November 2004; revised manuscript received 16 December 2004)

Abstract

With the *s*-*d* commutative operation model and under the condition of the approximate single-loop of *s*-*d* commutative reciprocity for spin Green function, we worked out the spin excitation delay for granular films with ferromagnetic granules, and using the (α -C \exists)_{1-x} Co_x granular film as an example, we explored the rules that spin excitation delay changes with temperature. As a result, the process of the spin excitation delay through spin-polarized excitation is not related to temperature ; however, the process through thermal excitation is temperature-dependent.

Keywords: spin excitation delay, granule film, ferromagnetic granule **PACC**: 7530D, 7510J, 7650